

2015年度 第3回粉体材料設計研究会
講演会：「粉体を利用した材料の構造制御とその利用」

本年度第3回粉体材料設計研究会を以下の通り開催いたします。今回は粉体を利用した材料の構造制御をテーマとして、微小構造体形成から微細組織制御までに関する3件の講演を企画しました。皆様のご参加をお待ちしております。

日 時 : 2015年12月4日(金) 13:30~17:00

場 所 : 横浜国立大学環境情報1号棟305室

〒240-8501 横浜市保土ヶ谷区常盤台79-7

TEL 045-339-3959 (多々見研究室)

地図 <http://www.ynu.ac.jp/access/index.html>

キャンパスマップ内建物番号 S7-5

参加費 : 無料 (懇親会は2000円)

講演会 (13:00~17:00)

1. 13:30~13:35 開会挨拶
2. 13:35~14:45 マイクロ・ナノ光造形とセラミックス鑄型技術の新展開
横浜国立大学 教授 丸尾 昭二 氏
3. 14:45~15:35 静電引力を利用した集積技術による原料粉末設計
豊橋技術科学大学 教授 武藤 浩行 氏
- 15:35~15:45 休憩
4. 15:45~16:15 磁化率異方性付与複合粒子を用いた革新的低磁場による
結晶 配向セラミックスの開発
(財)神奈川科学技術アカデミー 研究員 高橋 拓実氏
5. 16:15~16:55 研究室見学
6. 16:55~17:00 閉会挨拶
7. 17:00~19:00 懇親会

参加申込 (連絡先) : 小池弘子 (横浜国大) e-mail: h-koike@ynu.ac.jp

代表 : 多々見純一 (横浜国大)